JP 71021872

Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0000392072

WPI Acc no: 1971-41888S/

Nucleoside and nucleotides prodn

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)
Patent Family: 1 patents, 1 countries

Pa	tent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Туре
JΡ	71021872	В	00000000	JP 196820809	A	19680330	197124	В

Alerting Abstract JP B

Nucleoside and nucleotides prodn. Process comprises treating silyl nucleic acid base substance (I) with sugar halide (II) in the presence of solvent and mercuric halide. (I) is e.g. silyl pyrimidine base such as uracil, thymine, azauracil or cytosine or silylated purine base such as adenine, theophylline, hypoxanthine, xanthine or mercaptoadenine. (II) may be halogenised pentose such as ribose or xylose or halogenised hexose such as glucose. The OH gp. of (II) is protected usually with benzoyl or acetyl group. When 5- or 6-hydroxy gp. of (II) is esterified with phosphoric acid, nucleotide may be obtained.

Basic Derwent Week: 197124

Mat.Ol-68日本分類 日本団特許庁

普公 顯 出 棺 都面

C 07 d

16 E 475

16 E 611,2

昭46—21872

16 E 461

企公告 昭和45年(1971)6月21日

発明の数 1

(全4頁)

🕯 メクレオシドおよびヌクレオタイド類の製造方

法

创作 觀 昭43-20809

⊕₩ 甌 昭43(1968)3月30日

印料 明 者 请水文治

東京都品川区広町1の2の58三

共株式会社中央研究所内

同 官木美知子

問所

创出 題 三共快式会社

東京都中央区日本機本町3の1の

代 瑾 人 弁理土 懲出庄治

発明の詳細な説明

本発明はシリル化破陸塩基物質を溶解およびハ ロゲン化第二水銀の存在下でハロゲン化糖と反応 させることによるメクレオシドおよびメクレオタ イド類の製造方法に関するものである。

従来有利なヌクレオシドの製法としてシリル化。 ピリミジン塩基をペンゼンまたはトルエンのよう な溶集中、水、酢酸水緩または過塩素酸の存在下 でハロゲン化糖と反応させる方法が知られている 〔イー、ウインテンプルク(B.Wittenburg)、25 たは6‐位の水敷菇がリン酸化されたものを使用 ツアイトシュリフト・フユア・ヘミー (Zeitschrist fur Chemie). 48h. 303-4(1964)]

しかしながら上記の従来法によれば、収率は物 質の種類によつて異なるが大体20~80%であ 30 ルホルムアミド、ニトロメタン、ジメチルスルホ り、また酸方法をプリン塩素に適用した場合には 収率はさらに低下する。

本発明者等は上記姓来法とついて鋭遠検討を重 ねた結果、触媒としてハロゲン化準二水銀を使用 すると、ピリミジン塩港の場合は90%以上プリ 35 水銀があげられる。最も好適なのは臭化鉱二水銀 ン塩素の場合でも80%以上という極めて高い収 恋でスクレオシドおよびスクレオタイド質を製造 することができることを知り本発明を完成したの

である。

従って本発明の方法によれば従来法よりも高い 収率で容易に目的とするヌク レオシドおよびヌク レオタイド類を製造しりる。

本発明の方法において使用されるシリル化核酸 塩基物質としては、ウラシル、チミン、アザウラ シル、サイトシンのようなビリミジン塩基または アデニン、テオフイリン、ヒポキサンチン、牛サ ンチン、メルカプトアデニンのようなプリン塩基 10 をシリル化したものがあげられる。これらシリル 化ピリミジン塩基またはシリル化プリン塩基は公。 如の方法によつて製造される。例えば上記ピリミ ジン塩基またはプリン塩基をピリジンのようた三 級アミンの存在下でトリー(低級アルキル)- ク 15 ロルシランと反応させるかあるいはヘキサー(低 級アルキル)ージシラザンと反応させることによ つて製造される(特公昭42-17745参照)。

反応剤として使用されるハロダン化糖としては、 リポース、キシロースのような宏炭糖類またはグ 20 ルコースのような大炭糖類を常法に従ってハロゲ ン化したものがあげられる。これらのハロゲン化 糖は通常ペンプイルまたはアセチル等によってそ の水酸基が保護されているのが留ましい。

また上記ハロゲン化館において、それのS‐ま することもでき、この場合にはヌクレオタイドが えられる。

使用される溶媒としてはペンゼン、トルエン、 キシレンのような無極性有機溶媒あるいはジメチ キサイドのような報性有機溶媒があげられるが、 各選ペンセンが用いられる。

また触媒として用いられるハロゲン化第二水銀 の好遺な例としては塩化雄二水鍛または臭化粧二 である。使用される触媒の量は、塩基物質 1 モル に対し、約0.1~1.5 モルであり好適には 0.8~ 1.0 モルである。

2

反応温度には特に限定はないが普通室温で実施 される。反応時間は 0.5~5時間、普通 1~3時 間である。

反応終了後、所盤の生成物は常法に従って反応 混合物から採取される。

例えば反応終了後、反応混合物から溶媒を減圧 下で留去し、生成物にシリル基が残存する場合に は所望によりこれを水性アルコールで処理して該 基を離脱させる。かくしてえられた生成物にクロ ロホルムおよびョードカリ溶液を加え次いで水洗、砂 乾燥後溶戯を留虫する。残留物をアルコール、ペ ンゼンのような過半な有機密集から再雑品させる かまたはクロロホルム・アルコール温合露護等を 用いてシリカゲルクロマトグラフイー処理すると 純粋な所望の生成物がえられる。

本発明の方法によってえられるスクレオシドお よびヌクレオタイド類は、そのグルコシド結合が すべて聯盟的に天然のものと同じ♬ - 配位である ととも本発明の方法の特徴の一つである。

る場合には、プリン骨核の 9 - 位と纏が結合した もの以外に、天然には存在しない7-位に總が論 合したスクレオンドおよびスクレオタイド類が一 部生成するが、このものは、反応混合物を加熱す ることによって容易に9-位置後体に変換するこ 25 - 9.0° C = 1.3 (HOIs) 収率93% とができる。

次に実施例を掲げて本語明の方法を更に具体的 に説明する。

69 1

1-(2・3・5-トリーローペンプイルーター 30 例

D - リポフラノシル) - ウラシル

ピストリメチルシリルウラシン0.9 g、臭化水 銀(HgBrg) 1.2 ダおよび 2・3・5 - トリー〇 - ペンソイル - D - リポフラノシルプロマイド ラノンルアセテート 1.8 g を酢酸・臭化水素酸に て処理して製造せしもの)を無水ペンセン8 adK 加える。次にこれを常温10℃~20℃に1~2 時間防湿の状態で攪拌する。反応終了後反応混合 90%アルコールにとかし再び設圧下に溶鉄を育 去する。残留物をクロロホルム 40~50以にと かし23%ヨードカリ溶液にて2屆洗練し、次い で水洗し、硫酸マグネシウムにて乾燥便クロロホ ルムを留去する。没留物をペンセン25㎡にとか 45 に放置すれば結晶が析出する。融点187℃を有

し霊温に放置すれば紬晶が析出する。励点143 てを有する所望の生成物 1.78 9が得られる 。⁹-48°(母液から更に結晶 300両を得 た〉(C-1.8, CHCI₈) 収率 9 4 %

分析値 OnoOHs.O.N. に対する 計算值: C,64.74;H,4.35;N,5.03 突測値: 0,64.50;H,4.40;N,5.01 とれらの物理個数は文献記載値に一致した。

1-(2・3・4・6-テトラ・ローブセチル・タ - D - グリコピラノシル) ウラシル

ピストリメテルシリルウラシル 0.9 多、臭化水 銀1.29なよび2・3・4・6 -テトラーローアセ チル- u - D - グルコピラノツルプロマイド

15 1.4 6 9 を無水ペンゼン-1 1 配に加える。次に之 を常温10℃~20℃に1~2時間防湿の状態で 提供する。反応終了後、反応混合物中の溶媒を減 圧下で署去する。残留物を、例1の場合と同様ま ず90%アルコールにて処理しついでクロロホル また塩基物質としてシリル化プリン塩基を用い、20 ム 6 0~6 0㎡にとかし 2 5 %ヨードカリ溶液次 いで水で洗浄後脱水し、クロロホルムを減圧下で 留去する。残密物をアルコール20mKとかし盆 /提に放置すれば結晶が折出する。 顧点 1 49でを 有する所望の生成物 1.5 6 gが得られる。 (α) p

.分价值 O18HagO11N。

計算值: C, 47.89; H, 5.14; N, 6,21 突确值:0,48.00;H,4,99;N,6.50 とれらの恒数は文献記載値に一致した。

6-アザウリジントリベンゾエート ピストリメテルシリルー6-アザウラシル0.9 9、臭化水鉄(HgBrs) 1.2 gおよび 2・3・5 - トリー O - ベンゾイル - D - リポフラノシルア (2・3・5 - トリーローペンソイルーローリポフ 35 セテート 1.8 ダより銀せる 2・3・5- トリーロー ペンソイル - D-リポフラノシルブロマイドを無 水ベンセン12型に加える。次に之を常温10℃ ~20℃に1~2時間防湿の状態で攪拌する。反 応絡了後反応進合物中の溶媒を減圧下で留去する。 物中の溶媒を波圧下留去する。残強物を40配の 40 残留物を40配の90%アルコールにとかし再び 放圧下に溶媒を留去する。 残留物を例1と同様ク ロロホルム50%にとかし25%コードカリ溶液 ついで水で洗浄技苑繰しクロロホルムを設圧下に 容去する。残留物をペンセン50㎡にとかし整遇

Ó

する所望の生成物 1.9 gが得られる。収率 9 2% 分析値 C_aH_aO_aN_a に対する

計算值: C,62,47;H,4,16;N,7.54

突測値:C1,62.30:H,4.30:N,7.28

例 4

1-(2・3・ジ・O・ベンゾイル-5・ジフエニルホスホリル・D・リボフラノシル)チミンピストリメチルシリルチミン0.559、臭化水銀700物及び2・3・ジ・O・ベンゾイル・5・ジフエニルホスホリル・D・リボフラノシルブ 10ロマイド(1・O・メチル2・3・ジ・ベンゾイル・5・ジフエニルホスホリル・D・リボフラノース1.29より製せしもの)を5配のペンセンに加える。これを重温に防湿の状態下1~2時間提择する。反応混合物を例1と同様に処理しクロロ 15ホルム務液を得る。クロロホルムを審去し残留物をアルコールにとかし盗温に放置すれば結晶を析出する。融点140℃を有する所認の生成物1.349が得られる。収率93.7%

分析値 U₃₆H₈₁O₁₁N₈P に対する 計算値: C,61.89;H,4.47;N,4.01;P,

突衛値: C,61.80;H,4.40;N,4.30;P,4.80

何 5

1-(2・3-ジ-Ο-ベンゾイル-5-ジフ エニルホスポリル-β-D-リポフラノシル)6 -アセチルーサイトシン

ビストリメチルシリル 6・アセチルサイトシン 0.6 g、奥化水銀 0.7 g および 2・3 - ジ - O - 30 ペンゾイル - 5 - ジフエニルホスホリル D - リボ フラノシルプロマイド (1-O-メデル2・3-ジ - O - ベンゾイル - 5 - ジ - フエニルホスホリル - D - リポフラノース 1.2 g より製せしもの)を 6 m のペンゼンに加える。之を室臨に防煙の状態下 1 35 ~ 2時間機計する。反応混合物を前例と同様に処理し洗滌 L クロロホルム溶液を得る。クロロホルムを設去し残留物をベンゼン石油エーテルの混液から再結晶 1.28 g を 得る。収率 8 8.1 %

分析値 Cs,HsaNaOl,P に対する

計算值: C,61.24; H,4,41; N,5.79; P,

4.28

実測値:0,60.90:H,4.38:N,6.00:P,

3.95

9 - および 7 - (2・3・4・6 - テトラー O - ア セチル- 8 - D - ダルコピラノシル) 6 - ペンツ アミトプリン

5 a) ピストリメチルシリル・6 - ペンツアミドブリン500%、臭化水袋430%およびアセトプロモグルコース560%をペンセン7がに加える。電温に防湿の状態下1~2時間攪拌する。 仮応混合物を前例と同僚に処理しクロロホルム 溶液をうる。クロロホルムを留去し、残留物 1.1 gをシリカゲルクロマトグラフィーに付しペンセン、クロロホルム、クロロホルムーメタノール(98:1)の眼で溶離すると融点177でを有する所望の生成物(9体)0.8 gが得られる。(4) 0 - 27℃0-1.5 CHOIs) 収率53.3%

分析値 O_{34Hs} O₁₀Ns 化対する 計算値: O,54.83;H,4.88;N,12.30 実測値: O,54.90;H,4.75;N,12.45 次化シリカゲルカラムを見にクロロホルムーメ タノール(97.5;2.5)にて密轄するときは無 星形の7体0.35 分が得られる。収率40.0% 分析値 C₈₆H₈₇O₁₆N₈ に対する

計算館 O,54.83 H,4.88;N,12.30 実測値 O,54.75;H,4.90;N,12.20

b) a) の例で反応視合物を一旦減圧下に溶媒を留去し残留物にキシレンで配を加え140でに3時間加熱撞絆する。冷鉄溶媒を留去しむと同様に処理し残留物1.1gをシリカゲルクロマトグラフィーに付しペンゼン、クロロホルムの順で溶盤すれば融点177でを有する所望の生成物(9体)0.85gが得られる。本品はa)で得られた9体にU.V.I.B.およびT.L.O.(薄層クロマトグラフィー)の比較で一致した。収率93.3%

94 7

9 -および - 7 (2・3・6 - トリーローベング イル-β-ローリポフラノシル) 6 - ベンツアミ トプリン

40 a) ピストリノチルシリル・6・ペンツアミドブリン1.4 g、臭化水素1.2 gおよび1 - O - アセチル2・3・5 - トリ・O - ペンゾイル・D - リポフラノース1.8 gより前述の方法で割せる1 - プロマイドを無水ペンゼン1 0 配に加える。
45 空風に防煙の状態下2~4時間提弁する。反応

混合物を前例同様に処理しクロロホルム溶液を 得る。クロロホルトを留去し残留物で9(2% 保留)をシリカゲルクロマトグラフィーを行い ペンゼン、クロロホルムの膜で溶離するときは 無晶形の所望の生成物(9体)0.8 分が得られ 5 $\delta(a)_{D}^{*5} - 76^{\circ} (0 - 2.2\% \text{ OHOI}_{\bullet})$ 収率40%

分析値 CasHasNaOs

計算値 0,66,75:H,4,3;N,10,25 英剛値 C,66,90;H,4.20;N,10.0 10

次にシリカゲルカラムを更にクロロホルムーメ タノール(98.5 :1.5) にて溶離するときは無 晶形の7体0.6 gが得ちれる。収率30%

分析億 OasHasNaOs

計算値 C,66.76;H,4.3;N,10.25 実測値 0,66,50;H,4,5;N,10.12

b) a) の例で反応混合物をそのまま水浴上に2~ 3時間避流加熱する。冷後溶媒を留去しa)と問 毎に処理すればクロロホルム溶液を得る。クロ ロホルムを留去し残留物 2.5 タセシリカゲルク 20 ロマトグラフイー処理しペンゼン、クロロホル ムの順で溶離すれば無晶形の9体2.29を得る。 本品はa)で得られた9体にUV,IR,T.L.C の比較で一致した。収率86%

例 8

9-および1-(2・3-ジ-0-ペンゾイル -5-ジプエニルホスホリル-タ-D-リポフラ ノシルー6~ペンッア ミトプリン

a) ピストリメチルシリル6-ペンツアミドブリ O・ペンゾイル- B-フエニルホスホリル-O - リポフラノシルプロマイド(1-0-メチル体 1.29より製せしもの)を無水ペンセン5似に

加える。盆巡防湿の状態下2~4時間攪拌する。 反応混合物を前例と同様処理しクロロホルム語 液を得る。クロロホルムを留去し残留物 1.1.9 をシリカゲルクロマトグラフィー処理し、ペン ゼン、クロロホルムの順で溶離すると無晶形の 9体0.65 9が得られる。(4) 580-0.51%(HOI.) 収率38.8%

分析館 C+8H*+N*O1*P MW 811 計算值 C.63.65;H.4.2;N.8.65; P, 3,8

类测值 C,63.47;H,4.4;N,8.4 ; P.3.8

次にシリカゲルカラムを更にクロロホルムーメ タノール(99:1)にて溶鹼するときは無晶形 15 の 7体 0.4 3 8が得られた。収器 2 5.6%

分析值 C48H84N5O18P MW 811 計算値 0,63.65;H,4.2 :N,8.65 英剛館 C,63.40;H,4,50;N,8.30

b) a)の例で反応混合物をそのまま水浴上に 2~ 3時間還飛加熱する。冷後溶媒を留去し、残留 物を4)の場合と同様に処理してクロロホルム部 液を得る。クロロホルムを留去し残留物 1.5 ダ をシリカゲルクロマトグラフィー処理し、ペン ゼン、クロロボルムの顔で溶離すれば無晶形の 9年1.359を得る。本品は2で得られた9体 に UV, IR, T. L.C の比較で一致した。 収率 8 1%

特許諸文の節団

1 シリル化核酸塩基物質を溶膜およびハロゲン ン 0.8 分、臭化水鉄 0.7 分および 2 ・3 - ジー 30 化第二水鉄の存在下でハロゲン化糖と反応させる ことを特徴とするヌクレオシドおよびヌクレオタ イド類の製造方法。